

各位

平成 20 年 4 月 21 日
放射線取扱主任者
伴 秀一

「放射線発生装置に付随する二次ビームライン」の使用について

「放射線発生装置に付随する二次ビームライン」として、下記装置の使用願いが平成 19 年 1 月 29 日付けで許可を受けました。許可の条件である同装置についての機器の表示、パトライト等の放射線安全設備の確認を平成 20 年 4 月 17 日に行い、平成 20 年 4 月 21 日より使用開始を認めましたのでお知らせいたします。

1. 機器名 透過型陽電子顕微鏡ライン
2. 使用場所 電子陽電子入射器棟テストホール
3. 当該主幹等 野村昌治
4. 放射線発生装置責任者 栗原俊一
5. 放射線担当者 小林克己
6. 放射線管理区域責任者 佐波俊哉
7. 放射線管理区域副責任者・業務担当者 高橋一智
8. 性能等 二次ビームラインの陽電子数は最大で 3×10^7 e/s

配布先

機構長

(素核研) 所長、副所長

(物構研) 所長、副所長

(加速器) 施設長、総主幹、主幹

(共通) 施設長、センター長

当該発生装置管理責任者

各区域放射線担当者、各研究施設事務室、管理室員、安全衛生推進室